#### 特許協力条約

REC'D 0 2 SEP 2004
WIPO PCT

PCT

### 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

28 JAN 2005

出願人又は代理人 の書類記号 143481-032	今後の手続きについては、国際予備審査 IPEA/4	ついては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP03/09941	国際出願日 (日. 月. 年) 05. 08. 2003	優先日 (日.月.年) 05.08.2002		
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. 7 H01L 21/3065				
出願人(氏名又は名称)	出願人(氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社			
1. 国際予備審査機関が作成したこの	国際予備審査報告を法施行規則第57条(P	CT36条)の規定に従い送付する。		
2. この国際予備審査報告は、この表	紙を含めて全部で3ペー	ジからなる。		
X この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で 2 ページである。				
3. この国際予備審査報告は、次の内	容を含む。			
I × 国際予備審査報告の基礎	ė			
Ⅱ □ 優先権				
   Ⅲ	III 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成			
IV				
V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI ある種の引用文献				
VII 国際出願の不備	VII 国際出願の不備			
WII 国際出願に対する意見				
•				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
国際予備審査の請求書を受理した日 12.12.2003	国際予備審査報告	を作成した日 10.08.2004		
名称及びあて先	特許庁審査官(権同	限のある職員) 4T 8223		
日本国特許庁 (IPEA/JE 郵便番号100-8915		印 郎		
東京都千代田区霞が関三丁目々	[番3号   電話番号 0.3-	3581-1101 内線 3463		

## 国際予備審査報告

. 国際出願番号 PCT/JP03/09941

	<b>除予備審查報</b>				
応	1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告事において「出願時」とし、本報告事には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)				
. 🗆	出願時の国際	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	明細醬 明細醬 明細售	第       1-18       ページ、出願時に提出されたもの         第       ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの         第       ページ、       付の書簡と共に提出されたもの			
	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第2,5、6、8,9、12,13項、出願時に提出されたもの第項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの項、国際予備審査の請求むと共に提出されたもの第1,3,4,7,10,11項、02.04.2004付の書簡と共に提出されたもの			
×	図面 図面 図面	第       1-5       出願時に提出されたもの         第       ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの         第       ページ/図、       付の書簡と共に提出されたもの			
	明細書の配3 明細書の配3 明細書の配3	列表の部分 第       ページ、出願時に提出されたもの         列表の部分 第       ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの         列表の部分 第       ページ、			
2. 1	上記の出願書祭	類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。			
د	上記の書類は、	、下記の言語である 語である。			
	РСТ#	Eのために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 見則48.3(b)にいう国際公開の言語 情審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語			
3.	一				
' '		際出願に含まれる書面による配列表			
j	この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表				
	□ 出願後に □ 出願後に	こ、この国際予備審査(または調査)機関に提出された <b>書面による配列表</b> こ、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表			
,	□ 出願後に	こ提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述			
	■ 書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。				
4.		下記の書類が削除された。			
	明細書   請求の範囲	第			
	図面	図面の第 ページ/図			
5.	れみので	・備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認めら その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 らける判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)			
		•			



国際出願番号 PCT/JP03/09941

	国际了個街里	我口 ・		
V.	新規性、進歩性又は産業上の系 文献及び説明	別用可能性についての法第二	1 2条 (PCT35条(2)) に定める	5見解、それを <b>裏付ける</b>
1.	見解			
	新規性(N)	請求の範囲	1-13	
	進歩性(IS)	・ 請求の範囲 請求の範囲	1-13	
	産業上の利用可能性(IA) ·	簡求の範囲 請求の範囲	1-13	
2	文献1: JP 20 2000. 文献2: US 63 2000. 文献3: JP 20 文献4: JP 20 文献4: JP 20 文献5: JP 2- 1990. 請求の範囲1-13	00-269184 09.29 26302 B1 12.04 & 01-30817 11.02 02-93778 03.29 148039 A 06.06	4 A(松下電子工業株式 (FRANCE TELI JP 2000-269 5 A(日本電気株式会社 A(株式会社東芝)、 (ソニー株式会社)、 (ソニー株式会社)、	ECOM)、 [85 A 士)、

### 請求の範囲

1. (補正後) 処理容器内で、エッチングガスのプラズマにより、Si含有有機系材料の上層膜をマスクとして、基板上に形成された有機系材料膜の下層膜をエッチングする方法であって、

前記処理容器内に、前記エッチングガスとして $NH_3$ ガスと $O_2$ ガスとを含む混合ガスを供給すると共に、 $NH_3$ ガスに対する $O_2$ ガスの流量比を調整することによりエッチングのCDシフト値を制御し、

前記処理容器内に設けられた一対の対向電極間に前記プラズマを形成すると共に、前記基板の面積と前記電極間の距離との積である有効処理空間体積をV(m³)とし、前記処理容器からの排気速度をS(m³/sec)とした場合に、V/Sで表されるレジデンスタイムの値を $20\sim60$ msecとする、ことを特徴とするエッチング方法。

- 2. 前記処理容器内の圧力を2.7Pa以上13.3Pa未満とする、ことを特徴とする請求項1に記載のエッチング方法。
- 3. (補正後) 前記処理容器内の圧力を6.7 Pa以上13.3 Pa未満とする、ことを特徴とする請求項2に記載のエッチング方法。
- 4. (補正後) 前記処理容器内で基板を支持する支持体の温度を0~20℃とする、ことを特徴とする請求項1に記載のエッチング方法。
- 5. 前記基板は、前記下層膜の下に、この下層膜をマスクとしてエッチング されるべき表面層を有する、ことを特徴とする請求項1に記載のエッチング方法。
- 6. 前記処理容器内に設けられた一対の対向電極間に高周波電解を形成して 前記プラズマを生成するような容量結合型プラズマエッチング装置を用いて行わ れる、ことを特徴とする請求項1に記載のエッチング方法。

7

1.

7

7. (補正後) 処理容器内で、エッチングガスのプラズマにより、Si含有有機系材料の上層膜をマスクとして、基板上に形成された有機系材料の下層膜をエッチングする方法であって、

前記処理容器内に、前記エッチングガスとして $NH_s$ ガスと $O_z$ ガスとを含む混合ガスを供給すると共に、 $NH_s$ ガスに対する $O_z$ の流量比を $0.5\sim20\%$ とし、前記処理容器内に設けられた一対の対向電極間に前記プラズマを形成すると共に、前記基板の面積と前記電極間の距離との積である有効処理空間体積をV( $m^3$ )とし、前記処理容器からの排気速度をS( $m^3/s$ ec)とした場合に、V/Sで表されるレジデンスタイムの値を $20\sim60$ msecとする、ことを特徴とするエッチング方法。

- 8. NH。ガスに対するO2ガスの流量比を5~10%とする、ことを特徴と する請求項7に記載のエッチング方法。
- 9. 前記処理容器内の圧力を2.7 Pa以上13.3 Pa未満とする、ことを特徴とする請求項7に記載のエッチング方法。
- 10. (補正後) 前記処理容器内の圧力を6.7 Pa以上13.3 Pa未満とする、ことを特徴とする請求項9に記載のエッチング方法。
- 11. (補正後) 前記処理容器内で基板を支持する支持体の温度を0~20℃ とする、ことを特徴とする請求項7に記載のエッチング方法。
- 12. 前記基板は、前記下層膜の下に、この下層膜をマスクとしてエッチングされるべき表面層を有する、ことを特徴とする請求項7に記載のエッチング方法。
- 13. 前記処理容器内に設けられた一対の対向電極間に高周波電解を形成して前記プラズマを生成するような容量結合型プラズマエッチング装置を用いて行われる、ことを特徴とする請求項7に記載のエッチング方法。







# **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

25 JAN 2005

Applicant's or agent's file reference 143481-032	FUR FURITER ACTION Desliminary Examination Report (Form PC1/IPEA/4		Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day/	nonth/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/JP2003/009941	05 August 2003 (05.0	8.2003)	05 August 2002 (05.08.2002)
International Patent Classification (IPC) or I H01L 21/3065			
Applicant	TOKYO ELECTRON	LIMITED	
<ol> <li>This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</li> <li>This REPORT consists of a total of3 sheets, including this cover sheet</li></ol>			
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).			
These annexes consist of a t	otal of sheets.		
3. This report contains indications relating to the following items:			
I Basis of the report			
II Priority			
Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability			top and industrial approaching
Personed statemer	IV Lack of unity of invention  Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;		
citations and explanations supporting such statement			
VI Certain documents cited  Certain defects in the international application			
VII Certain detects in the international application  VIII Certain observations on the international application			
Date of submission of the demand	Date	of completion	of this report
12 December 2003 (12.12.2003)			August 2004 (10.08.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP		norized officer	
Facsimile No.	Tele	phone No.	



into .....ional application No.

PCT/JP2003/009941

I. Basi	s of the re	port		
1. Wit	h regard to	the elements of the international application:*		
	the inte	rnational application as originally filed		
	the des	cription:		
	pages	1-18	, as originally filed	
	pages		, filed with the demand	
	pages	, filed with the letter of		
N	the clai			
	pages	2, 5, 6, 8, 9, 12, 13	, as originally filed	
	pages	, as amended (together		
	pages		, filed with the demand	
	pages	1, 3, 4, 7, 10,11 , filed with the letter of		
	the drav			
	pages	_	, as originally filed	
0	pages		, as originally fried	
	pages	, filed with the letter of		
	the seque	nce listing part of the description:		
	pages		, as originally filed	
	pages		, filed with the demand	
	pages	, filed with the letter of		
<ol> <li>With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.</li> <li>These elements were available or furnished to this Authority in the following language</li> </ol>				
	the lang	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Ru	ıle 23.1(b)).	
	the lang	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).		
	the langer or 55.3	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary).	examination (under Rule 55.2 and/	
3. Wit	th regard liminary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internat amination was carried out on the basis of the sequence listing:	cional application, the international	
	contain	ed in the international application in written form.	·	
filed together with the international application in computer readable form.				
	furnish	ed subsequently to this Authority in written form.		
	furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.		
		atement that the subsequently furnished written sequence listing does not ional application as filed has been furnished.	go beyond the disclosure in the	
L		tement that the information recorded in computer readable form is identical mished.	to the written sequence listing has	
4.	The am	endments have resulted in the cancellation of:		
		he description, pages		
		he claims, Nos.	•	
	F1	he drawings, sheets/fig		
5.	This rep	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, single disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	nce they have been considered to go	
in t	lacement s his report	heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invita as "originally filed" and are not annexed to this report since they do no	tion under Article 14 are referred to t contain amendments (Rule 70.16	
	70.17). replaceme	nt sheet containing such amendments must be referred to under item I and anne	xed to this report.	



International application No.
PCT/JP03/09941

V. Reasoned statement under Artic citations and explanations supp		d to novelty, inventive step or industrial applicability; ent	
1. Statement		•	
Novelty (N)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	. 1-13	YES
	Claims		NO .

2. Citations and explanations

Document 1: JP 2000-269184 A (Matsushita Electronics Corp.), September 29, 2000

Document 2: US 6326302 B1 (FRANCE TELECOM), December 4, 2000 & JP 2000-269185 A

Document 3: JP 2001-308175 A (NEC Corp.), November 2, 2001

Document 4: JP 2002-93778 A (Toshiba Corp.), March 29, 2002

Document 5: JP 2-148039 A (Sony Corp.), June 6, 1990

#### Claims 1-13

None of the documents cited in the ISR describes the point of setting a residence time value at 20-60 m sec, nor is this obvious to a person skilled in the art.